

## JMP-2AW 金相变频磨抛机(双盘双控)

JMP-2AW 型变频**金相磨抛机**在金相试样制备过程中，试样的磨光与抛光是二项非常重要的工序，通常是采用金相试样预磨机和金相试样抛光机二种设备来完成，为适应我国工业和科技发展的需要，结合用户的使用要求，我公司新设计制造成 JMP-2AW 型变速金相试样磨抛机。该机经久耐用，维护保养也极为方便，使用时只需更换磨盘或抛盘，就能完成各种试样的粗磨、细磨、干磨、湿磨及抛光等各道工序，为扩大不同试样的制备要求，该的磨、抛盘直径均大于国内同类产品。可在工作面上有更多不同线速度的选择，可增加有效工作面 20-30%，可提高试样的磨抛质量和试样的制备效率，并该机转动平稳，噪音低，是一种极为理想和功能完善的最佳金相制样设备。

**特点：超静音、进口轴承、带防水罩**

主要参数：

研磨盘直径：	200mm
抛光盘直径：	200mm
转 速：	50-1500r/min (双盘双控无级变速)
电 动 机：	2 个变频电机/220V / 700W
外形尺寸：	620X710X270 mm
净 重：	60 Kg

